PRODUCTION OF COMPOSITE SUBSTRATE FOR OPTICAL AND **MAGNETIC DISK**

Patent Number:

JP61242327

Publication date:

1986-10-28

Inventor(s):

SUZUKI SETSUO; others: 01

Applicant(s):

SUMITOMO BAKELITE CO LTD

Requested Patent:

Application Number: JP19850082279 19850419

Priority Number(s):

IPC Classification: G11B5/84; G11B5/704; G11B7/26

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To obtain the titled substrate for an optical and a magnetic disk having a resinous layer to whose metallic sheet surface a mirror surface is transferred, by coating a resinous composition obtained by incorporating a photosensitizer into a resin dissolved in a specified compd. on the surface of a metallic sheet or a specular sheet treated with a coupling agent and curing the resinous layer by irradiating UV rays. CONSTITUTION: Triacrylate or trimethyl methacrylate having an isocyanurate skeleton shown by formula (10 is used as the essential component and 1 kind of liq. compd. selected from a multifunctional aryl compd. and an acryl or a methacryl compd. having a heterocyclic ring is mixed and heated to obtain a material which is lig. at ordinary temp. A photosensitizer is incorporated into the material to obtain a resinous composition. The composition is loaded on the surface of a metallic sheet treated with a coupling agent or a specular sheet having UV-ray transmissivity and the specular surface and the surface of the metallic sheet are oppositely pressed on each other to form a thin resinous film. UV rays are irradiated from the specular surface side to cure the resin and the specular sheet is removed. A thin and light-weight composite sheet for an optical and a magnetic disk formed with a photosetting coated film, hence having excellent surface smoothness and heat resistance and having 1-3mum thickness can be obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

9 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭61-242327

(S) Int. Cl. 1 (G 11 B 5/ 維別記号

庁内整理番号

经公開 昭和61年(1986)10月28日

B 5/84 5/704 7314-5D 7350-5D

D 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②発明の名称 光・磁気ディスク用複合基板の製造方法

ଶ特 育昭60-82279

@出 頤 昭60(1985) 4月19日

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

@ 発明者 坂本 有史

東京都千代田区内等町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

⑪出 願 人 住友ベークライト株式

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

会社

明 網 書

1発明の名称

光・磁気ディスク用被合差板の製造方法。 om man a の前限

会民で、「中国のでは、「中国のは、「中国の

ることを特徴とする光・磁気ディスク用複合影板 の製造方法。

(太中RはHまたは CE;を示す。) 1. 森明の鮮細を世明

本原発明は通択された常外継続化準額倒脂層 と全属板とが一体複合化された、表面平滑性、耐 性、射熱性、生態性に優れた光・磁気ディスク用 複合基板の製造方法に関するものである。

近年記憶容量の大きい光ディスク中級気ディスクの開発が底んになり、これに伴ないディスク用 基板に対する要求性能も一段の最しさを加えつつ ある。磁気ディスク基板についてみると、磁気機能度形成時の表面平滑性、機能鉄アニール時の基

特開館 61-242327 (2)

組化射えるための耐熱性、磁気へっド強触物動物の計算矩性、トラッキング時の高速回転化耐えるための軽量性、剛性、安価化製造可能であるという経済性等の性能が強く要求される。とれら要求に対応するため関ゆるハードディスクと呼ばれる独気ディスク基板は従来1~3%厚のアルイニウム等の金属板が広く用いられ、放金属板上にNi~Co合金、Gd~Tb~Pe合金等の磁性機能膜をスパッタ法で展層し研気ディスクを得るのが一般的である。

しかしながら金属板を基板として用いた場合閣 は、耐熱性は良好であるものの、表面平滑体を得 るためには多大な工数を要する研摩工程に依られ はならず、加えて表面硬度が低く傷つを易いといった意大欠点を有している。

これらの欠点を解析する方法として合成問題を を基板として用いることも提案されている。しか しながらこの基板は側面を有する成形型の装面を 転写することにより平滑性に優れた基板が比較的 容易に得られるものの、金属板に比較した場合計

に強み別性に使れた金属板と選択された紫外散硬化機能系施調から形成されており、且つ役留平滑性、耐熱性に使れた厚み1~3mの薄くて軽量であるた。磁気ディスク用数合根を提供せんとする目的で成された発明である。

即ち本発明はカップリスク別処理された安全関切なり、プリススクリルを全体では、カップでに、対して、カールをでは、カールののでは、カールをでは、カールののでは、カールののでは、カールののでは、カールののでは、カールののでは、カールののでは、カールのでは、カールのので

以下に本苑明の評価につき述べる。

本額発明で用いられる金属板は1~3mの、ナルミ数段面アルマイト処理アルミ板、鉄板、ステ

熱性、解性に確じるしく劣り現実的に使用困難で あるのが実情である。

またとれらの両基板の長所を生かす方法として 被合基板を用いることも提集されてかり、具体的 には金属板上に耐熱性の樹脂ワコスをコーティン グし、取録により溶媒を絵き必要に応じて熱硬化 せしめる方法である。

しかしながらスピンナーコート法、ロール転写コート法では役前平滑性を得るととは自ずと機界があり、加えて母供除去時かよび高温時に小さなシッが装面に生じ満足な差板を得ることは不可能に近いまた得られたとしても機能の硬化に高温長時間を関するため経療的にも問題である。

一方磁路性を重視する意味でUV硬化樹脂が考えられるが通常の樹脂系では耐熱性が全く得られず冷熱機感し試験でクラックを生じ全く実用的意味を成さない。光ディスク基板についても同様に要質平滑性が優れた金属板と合成樹脂との複合基板は米だ製用化に到っていない。

本発明はこれらの光・磁気ディスク遊板の現状

ンとは一番であり、特に極量という観点からでからなが好ましい。また使用される相唇硬化層の倍が好なの上のために、素面粗化された金属板を与いたで用いられる。更に同様を目的でピニルシラン、では、フックンのではない。また鏡面体としてはUV光透過性が良好なこと、設面平滑性が良好であることからガラス板が開いられるガラス板の使用は特に好ましい。

この様な全属板上又は鏡面板上に次いて無路刺放状樹脂を破下し、該樹脂を挟み込むように関板を圧接する。この腰の要に応じて樹脂層の厚み調整の為スペーサーを用いることも適宜可能であるし、片面かよび両面にコートすることも適宜可能である。

またこの原用いられる政能としては以下の性能 を消尽する必要がある。

1 耐熱性が必要であり、 2 5 0 ℃ ~ 3 0 0 ℃ の 熱処理により段面の番り、 クラック、アル i 返等

特開昭 61-242327 (3)

の舌板の刺草、着色等が無いこと。

2 冷熱疎落し(120 T~-40 T)のヒートショックに耐えること。

2. 耐磨純性を有しているとと、および表面硬度 の高いとと。

4. 遊板との密着性に使れているとと。

5.磁性色料等の路削化耐えること。

6.組時間で強震形成能の有るとと。

7.無部別系樹脂であること。

てこれを硬化せしめ、最終的に競団体を剥除除会して郷団が硬化樹脂表面に転写された要面平滑性 に優れた複合基板を得るととが出来る。また得ら れた複合板の熱アニール処理も蚕除去の目的に有 効な方法できる。

以下に実施例を挙げる。

突 施 例

トリス (2-ヒドロキシエチル) インシアヌール酸のトリアタリレート 8 0 盆盤部とトリス (2-ヒドロキシエチル) インシアヌール酸のジアクリレート 2 0 盆盤部を 5 0 でにて容解させた後、

特開昭 61-242327 (4)

第 1 段

盖板特性	45. 20. 40. 41.	
俗塘性(藤姓目)	# 题	100/100
. (,)	B-20'/280C	100/100
光質組さ	72 B	Ra=0.005#Rmax=0.04#
,	E-20'/280	Rs=0.006 #Rms == 0.04 #
数级理技外 觀	8-20'/280	着色等品はナシ
熱サイクル試験	125℃(80分) 二-40℃(30分)	密雅性、クラッタ等異常ナツ
	LOGeycles	

第1次でわかる様に本発明で得られた審整は設置平滑性が使れ、 耐熱性点好を蒸板である。